doi:10.3788/gzxb20154408.0819001

Al、S和 Te 掺杂 GaSe 晶体的光学及倍频特性

冯志书1,李晓明1,于丹1,康智慧2,高锦岳2

(1 空军航空大学,长春 130022)(2 吉林大学 物理学院,长春 130023)

摘 要:对不同浓度 Al、S 和 Te 掺杂 GaSe 晶体的透过率和倍频特性进行了研究.结果表明,适宜浓度的掺杂晶体在透明波段内吸收系数约为 $\alpha \leq 0.1 \sim 0.2 \text{ cm}^{-1}$,适于非线性应用.GaSe:S晶体透过率曲线向短波方向移动,且更适于高浓度掺杂,而 Al 和 Te 掺杂晶体透明范围的波段截止波长向长波方向移动,且移动幅度小于S掺杂晶体,当掺杂浓度达到GaSe:Al(0.5 mass%)和 GaSe:Te(5 mass%)时,晶体光学质量明显下降.通过fs Ti:Sapphire激光和 CO₂ 激光泵浦下 I 类倍频实验发现,S掺杂晶体相位匹配曲线向短波方向移动,倍频输出功率比纯GaSe 晶体有明显提高,最佳掺杂浓度为2 mass%.Al 和 Te 掺杂晶体相位匹配角与纯GaSe 晶体相比没有明显变化,实验结果与理论曲线符合较好.利用非线性方法研究发现当掺杂浓度不超过5 mass%时,GaSe:Te 晶体与纯GaSe 同样属于六角形结构.三种掺杂方式最佳掺杂浓度分别为GaSe:Al(0.1 mass%),GaSe:S(2 mass%)和GaSe:Te (0.5 mass%),在CO₂ 激光泵浦下,三者频率转换效率可达纯GaSe 晶体的3倍左右.

关键词:非线性光学;晶体;掺杂;GaSe;透过率;倍频;相位匹配

中图分类号:TN248.22; O734+.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-4213(2015)08-0819001-6

Optical and Second Harmonic Properties in Al, S and Te Doped GaSe Crystals

FENG Zhi-shu¹, LI Xiao-ming¹, YU Dan¹, KANG Zhi-hui², GAO Jin-yue² (1 Aviation University of Air Force, Changchun 130022, China)
(2 College of Physics, Jilin University, Changchun 130023, China)

Abstract: The transparency and second harmonic properties of Al, S and Te doped GaSe crystals were studied. Low absorption coefficients of $\alpha \leq 0.1 \sim 0.2 \text{ cm}^{-1}$ are found in crystals with suitable doping level in transparent range which can be used in nonlinear devices. High doping level is allowed in GaSe : S crystals whose transparency spectra shift towards to short-wavelength range. The short wavelength transparency cut-off of both Al and Te doped crystals shifts more slowly than S doped crystals towards to opposite direction. The optical quality of the crystals has declined markedly when the doping concentration up to GaSe : Al (0.5 mass%) and GaSe : Te (5 mass%). The phase matching curves shift towards to short-wavelength and output power is significantly higher in S doped GaSe crystals than that in pure GaSe crystals with fs Ti : Sapphire laser and CO₂ laser pumping. The optimal doping concentration is ascertained as 2 mass%. No obvious differences of type I second harmonic phase matching angle between Al, Te doped and pure crystals are found. The experimental results are in good agreement with theoretical curve. GaSe : Te crystals are found to possess the hexagonal structure like ε -GaSe when the doping concentration is no more than 5 mass% with nonlinear method. The SHG efficiency ratio of the optimal doped crystals GaSe : Al (0.1 mass%), GaSe : S (2 mass%) and GaSe : Te (0.5 mass%) is

第一作者:冯志书(1984-),女,讲师,博士研究生,主要研究方向为非线性光学. Email:zhishu_feng@163.com

导 师:高锦岳(1940-),男,教授,学士,主要研究方向为激光物理和量子光学. Email:jygao@jlu.edu.cn 收稿日期:2015-02-15;录用日期:2015-05-07

基金项目:国家重点基础研究发展计划项目(No. 2011CB921603)资助

about 1 : 0.6 : 0.5 under CO_2 laser pumping. GaSe : S (2 mass%) crystal shows the best performance whose efficiency is about 3 times higher than that in pure GaSe among all used samples. Key words: Nonlinear optics; Crystal; Doped; GaSe; Transparency; Second harmonic; Phase matching OCIS Codes: 190.4400, 160.4330, 140.3515

0 引言

硒化镓(GaSe)晶体是一种性能非常优越的非线性 晶体材料,无论是在红外波段还是在太赫兹波段,该晶 体都表现出了良好的性质和广阔的应用前景[1-4]. GaSe 晶体兼具很多优点,例如透明范围宽、吸收系数小、双 折射系数大、非线性系数大和损伤阈值高等,同时能在 几乎整个透明范围内实现相位匹配,被广泛用于各种 非线性频率转换装置中[3].尽管有多方面的优势,但其 层状结构也导致了一系列缺点,例如 Mohs 硬度很低 (几乎为零),晶体生长过程中可能存在一定的缺陷,层 与层之间极易劈裂等等,这些严重限制了该晶体的实 际应用[3,5].研究表明在晶体中掺杂杂质是一种改善晶 体性能的有效方法,例如 S^[6-8]、In^[6]、Al^[9-10]、Te^[7]、 Er^[11],甚至是 AgGaS^[9]、AgGaSe^[12]等. 在不同的掺杂 元素中,Al掺杂对晶体硬度的改善最为明显¹⁹,但这 种掺杂对晶体透过率以及相位匹配等光学性质的改善 情况需要进一步研究.对于 Te 掺杂晶体短波区域透过 率与晶体成分的关系研究得较早[13],但对该晶体结构 和倍频特性的研究也还有所欠缺.在 GaSe 晶体中掺杂 S元素以改善其各方面性质是研究得较早同时也是研 究得最多的掺杂方式之一,这种掺杂方式能够明显提 高晶体的机械强度,同时对晶体的损伤阈值也有明显 提高[3-14]. 本文以纯 GaSe 及不同浓度的 Al、S、Te 掺杂 GaSe 晶体为研究对象,对其透过特性进行了测量和分 析,对掺杂晶体在飞秒 Ti: Sapphire OPA 和 CO2 激光 器泵浦下的 I 类倍频相位匹配特性进行了实验研究, 用非线性方法确定了 GaSe: Te 晶体的晶体结构,并 对各种不同掺杂晶体的性质进行了对比,为掺杂 GaSe 晶体的进一步研究及该晶体在非线性光学方面的应用 提供了一定的参考.

1 掺杂晶体的透过率

分别使用 TU-1901 型紫外-可见分光光度计(在 0.2~0.9 μm 范围内 Δλ=0.05 nm)和 Auatar 360 型 傅里叶变换红外光谱仪(在2.5~25 μm范围内 Δν= 4 cm⁻¹)对各掺杂晶体样本在可见光波段和红外波段 的透过率进行了测量,测量结果如图 1.

图 1 给出了厚度为 1±0.05 mm 的晶体样本的透 过率曲线,可以看出,S 掺杂晶体在透明范围内透过率 比纯 GaSe 晶体有所增大,同时波段截止波长向短波方 向移动,并且这种移动趋势随掺杂浓度的增大更加明



显,从晶体外观上也可以看出随着 S 掺杂浓度的增大, 晶体的颜色逐渐变浅,这与以往的研究结果相吻合^[8]. 对于 Al 和 Te 掺杂晶体,当掺杂浓度较小时,晶体的吸 收系数相对较小,约为 a ≤ 0.1~0.2 cm⁻¹,当 Al 掺杂 质量百分含量达到 0.5 mass%,Te 掺杂质量百分含量 达到 5 mass%时,晶体的光学质量下降明显,不适宜用 于非线性装置中.这是由于 Te 原子较大,进入到 GaSe 晶格中较困难,而尽管 Al 原子很小,但研究发现没有 AlSe 化合物存在^[3],因此这两种掺杂方式都不适宜高 浓度掺杂.在长波方向的波段截止波长附近,Al 和 Te 的掺杂都没有改变声子吸收峰的位置,吸收峰的强度 改变也不明显,仅当 Te 掺杂浓度达到 5 mass%时,在 长波部分声子吸收峰退化得非常不明显.

从图 1 中很难看出 Al 和 Te 掺杂晶体在透明范围 短波方向波段截止波长处的变化,图 2 给出了厚度为 20~80 μm 晶体薄片的透过率在该处的细节图.

由图 2 可以看出, Al 和 Te 的掺杂均使晶体短波 方向的波段截止波长向长波方向移动,但移动幅度比 S 掺杂晶体小得多,所有掺杂晶体短波方向的波段截 止波长均不超过 0.625 μ m. 仅当 Te 掺杂浓度高达 5 mass%时相应值增大到 0.65 μ m 左右.在 $\lambda \leq$ 0.62 μ m时,掺杂晶体的吸收系数比纯 GaSe 晶体有所 增大.

总的看来,S掺杂晶体的透过率曲线呈现向短波 方向移动的趋势,同时随着掺杂浓度的增大,这种移动 更加明显,在高浓度掺杂时,晶体在透明范围内仍然能 够保持较高的透过率,也就意味着 GaSe:S晶体允许 高浓度掺杂,并且可以通过控制 S的掺杂浓度控制晶 体的透明范围.对于 Al 和 Te 两种掺杂方式来说,当掺 杂浓度有限时,对 GaSe 晶体的透过特性没有带来很明 显的改善,当掺杂浓度分别达到 0.5 mass% 和 5 mass%时,晶体透过率急剧减小,光学质量明显 下降.



图 2 微米级厚度晶体短波透过率曲线 Fig. 2 Short wavelength transparency spectra for μm-thick doped crystals

2 掺杂晶体的倍频特性

2.1 实验装置及方法

分别用飞秒 Ti: Sapphire 激光泵浦的光参量放大 系统和 CO₂ 激光器对纯 GaSe、GaSe: Al (0.01, 0.1, 0.5 mass%)、GaSe: S (2, 10 mass%)和 GaSe: Te (0.05, 0.5, 5 mass%)晶体进行了倍频实验,实验采 用 I 类倍频相位匹配方式,所使用的晶体样本厚度约 为 3 mm. 实验光路如图 3.

Ti: Sapphire 飞秒激光泵浦的光参量放大系统包含的 Topas-C 光学参量放大器(OPA)可以产生波长为 1.1~1.6 μm 的信号光和波长为 1.6~2.9 μm 的闲频 光,脉冲宽度在 120 fs 左右.系统输出波长可由计算机 自动控制,实验主要利用 2.2~2.9 μm 波长的光.输出 光功率可以达到 0.5 W,光斑直径约为 1.4 mm,不稳 定性 $\leq 1\%$.长波部分实验使用 CO₂激光器输出的 9.2~10.6 μ m光作为基频光.不同谱线的平均输出功 率约为90~150 mW,最大峰值功率近2 kW,脉冲宽度 为250~300 ns,光斑直径约为3.5 mm. He-Ne 激光器 与光阑 D₁和 D₂一起用来准直光路. L₁是焦距为 65 mm的 BaF₂透镜,用来聚焦光束.晶体被置于旋转 准确度为18"的转台上,由计算机精确控制其旋转角 度.用自行设计的程序来记录转动角度和倍频信号的 对应信息,当输出倍频信号达到最大值时相应的相位 匹配角被程序自动记录下来,并在计算机上直接得到 倍频信号和转动角度的曲线.



图 3 倍频实验装置 Fig. 3 Experimental setup of SHG

L₂ 是焦距为 35 mm 的 BaF₂ 透镜,用来把倍频光 聚焦到探测器接收窗口上.F₁和 F₂ 是两块 LiF 滤波 片,用来截止剩余的 CO₂激光及杂散红外辐射.产生 的倍频光用 MG-30 热释电探测器(响应波长范围为 2~20 μ m,探测率 $D \ge 7 \times 10^8$ cm · Hz^{1/2}/W)接收,用 TDS3052 示波器(Tektronix,500 MHz)来显示.使用 飞秒激光系统时,不用透镜聚焦,从晶体透射的光束进 人 V-FIR SBP300 单色仪,并由 PbS 光导探测器 (DPbS2900,探测率 $D \ge 5 \times 10^8$ cm · Hz^{1/2}/W,响应时 间 $\le 200 \ \mu$ s,电压响应度 $\ge 3 \times 10^4$ V/W)探测接收.

2.2 实验结果及讨论

倍频实验结果如图 4,图中点表示相位匹配角的 实验结果,实线为相关文献中给出的理论曲线,虚线为 根据相位匹配角的实验结果模拟出的 S 掺杂 GaSe 晶 体的相位匹配曲线.





图 4 掺杂晶体的倍频相位匹配角

Fig. 4 SHG phase matching angles indoped crystals

研究发现 S 掺杂晶体的 I 类倍频相位匹配角在短 波部分比纯 GaSe 晶体有所减小,而在长波部分有所增 大,并且随着掺杂浓度的增大,这种变化更加明显,也 就是说 S 掺杂晶体的相位匹配曲线向短波方向移动, 这与透过率曲线也向短波方向移动的结果相吻合.在 短波部分显著减小的相位匹配角使得 S 掺杂 GaSe 晶 体更便于在 2~3 μm 泵浦条件下实现相位匹配.

Al和 Te掺杂晶体的相位匹配角与纯 GaSe 晶体 相比没有明显变化,尤其是与 Takaoka 等人^[16]给出的 理论曲线符合得很好,这是由于这两种掺杂晶体的杂 质浓度很有限,几乎没有改变晶体的相位匹配特性.当 基频光波长为 2.25 μm 时,测得的相位匹配角比 Vodopyanov等人^[17]提出的理论值高约 2°.当波长小于 2.25 μm 时,准确测量相位匹配角很困难,究其原因一 方面是在相应波长时,相位匹配角随波长变化非常剧 烈,另一方面此时晶体转动角度超过 70°,造成晶体表 面对入射光反射强烈,能进入到晶体内部与晶体发生 相互作用的光强很弱,倍频转换效率和测量准确度也 随之下降.这些因素严重限制了短波处相位匹配角的 测量.

研究发现 S 掺杂晶体在倍频输出功率上有明显优势. 当以波长 2.4 μm、功率 105 mW 的 fs OPA 作为基

频光时,0.5~2 mm 厚度晶体的倍频输出功率可达 15~25 mW,其中 0.89 mm 厚纯 GaSe 晶体为 21 mW, 0.92 mm 厚 GaSe: Te (0.5 mass%) 晶体为 19 mW, 而 0.90 mm 厚 GaSe: S (2 mass%)晶体可达 25 mW. 在 CO2 激光作用下,掺杂晶体在转换效率方面提高明 显,最佳掺杂浓度分别为 GaSe: Al (0.1 mass%), GaSe:S(2 mass%)和GaSe:Te(0.5 mass%),其中 GaSe: S(2 mass%)晶体的倍频转换效率约为 4.5%. 结合过去的研究结果,对于同样厚度的晶体来说,三者 的频率转换效率之比约为1:0.6:0.5.选择最佳位置, GaSe:S(2 mass%)晶体的转换效率可达纯 GaSe 晶 体的近3倍.根据实验结果可以确定 GaSe:S (2 mass%)晶体的二阶非线性系数为 $d_{22} = 0.89$,这 比纯 GaSe 相应值小 11%. 根据相关报道^[6],使用飞秒 脉冲作用于 GaSe 晶体上时,S 掺杂 GaSe 晶体的可泵 浦强度明显高于纯 GaSe 晶体,GaSe:S(2 mass%)和 GaSe:S(10 mass%)晶体相应值分别为纯 GaSe 晶体 的 2.4 和 2.8 倍左右,使用 CO。激光作用时,S 掺杂晶 体的损伤阈值也要大于纯 GaSe 晶体.因此,尽管非线 性系数有所减小,但由于S掺杂晶体具有较高的损伤 阈值,因此该晶体仍然可以获得更高的倍频输出功率. 实验所使用的晶体样本没有经过抛光和打磨,因此可 能对倍频输出功率造成影响.

3 Te 掺杂 GaSe 晶体的类型

利用非线性方法确定了 GaSe: Te 晶体的类型. 以 9.6 μm 的 CO₂ 激光作为基频光,当晶体转过的角 度刚好等于相位匹配角时,改变晶体的方位角,测量晶 体旋转一周(即方位角转过 360°)过程中不同方位角时 的倍频输出信号,实验中分别使用质量百分含量为 2 mass%和 5 mass%的 Te掺杂 GaSe 晶体为样本,发



- 图 5 归一化 I 类倍频信号随方位角的变化,圆点—GaSe: Te(2 mass%),方点—GaSe:Te(5 mass%)
- Fig. 5 Normalized output signal as a function of azimuth angle for type I SHG, round—GaSe : Te (2 mass%), square—GaSe : Te (5 mass%)

现获得的倍频信号与方位角之间存在如图 5 所示的关系,图中小圆点为实验数据,圆点距离圆心的半径为倍频信号强度,圆周的角度为方位角.

根据层与层之间堆积的方式不同,GaSe 晶体可以 分为四种不同类型,分别是 ε , γ , δ 和 β 型^[3],这四种类 型晶体 I 类相位匹配的二阶有效非线性系数分别为

 $d_{\text{eff}}^{\epsilon} = d_{22} \cos \theta \sin 3\varphi$ $d_{\text{eff}}^{\gamma} = d_{31} \sin \theta - d_{22} \cos \theta \sin 3\varphi$ $d_{\text{eff}}^{\delta} = d_{31} \sin \theta$

$$d_{\rm eff}^{\beta} = 0$$

由图 5 可见,两种不同掺杂浓度 GaSe: Te 晶体的 倍频信号随方位角的变化均呈以 60 度为周期的周期 性的变化,尤其是 GaSe: Te (2 mass%)晶体呈现出近 乎完美的六角花瓣型图像,而在上述四种类型晶体的 二阶有效非线性系数中只有 ε 型晶体具有同样的周期 性变化特点,因此可以判断在 Te 掺杂浓度不超过 5 mass%时 GaSe: Te 晶体与ε型纯 GaSe 晶体一样具 有六角形结构.

4 掺杂晶体的性能改善情况

在 GaSe 晶体的生长过程中,存在各种类型的缺陷,例如存在 Ga 空缺以及层间堆积不整齐等,其中 Ga 空缺的存在是导致晶体性能变差的主要原因.掺杂的 杂质元素能够占据 Ga 空缺,使 GaSe 的晶格结构变得 更完整,进而使得晶体层与层之间堆积得更好,因此提 高了晶体的光学质量,使得晶体在频率转换效率和激 光损伤阈值等方面有所提高.另外,进一步完善的晶体 结构也使晶体硬度增大,一些掺杂使晶体的机械性能 改善明显.

Al 原子是所有掺杂元素原子中最轻的,它能够占据 Ga 空缺使晶格缺陷得以补偿,使晶体光学质量有所提高,最佳的 GaSe: Al (0.1 mass%)晶体比纯 GaSe 晶体的频率转换效率有一定的提高.此外 Al 原子也可能位于晶体层间使晶格之间作用加强,在层间形成较强的 Al-Al 键,因此 GaSe: Al 是所有掺杂 GaSe 晶体中硬度最大的晶体,对于同样的掺杂质量百分含量,该晶体硬度可达其它掺杂晶体的 1.2~1.5 倍左右.尽管 Al 是较轻的元素,但由于不存在 AlSe 化合物,因此 GaSe: Al 晶体的掺杂浓度相对很小,虽然能在一定程度上提高 GaSe 晶体的光学质量,但相关特性改善不及 其它掺杂晶体.

S原子是几种掺杂元素原子中与 Se 原子相差最 小的,GaS在结构上也最接近于 GaSe,因此更易于融 入 GaSe 晶体中,与此同时掺杂后晶体内部更加均一 化,因此 S掺杂 GaSe 晶体的光学质量比其它掺杂晶体 好,尤其是选取合适的掺杂浓度,能使相应的损伤阈值 和频率转换效率明显提高.随着 S掺杂浓度的增加, GaSe:S晶体的硬度呈线性增大,这是由于S原子取 代了部分Se原子,使层间部分晶体类型变为β型,而β 型晶体层间离子间距比其它类型小,范德华力明显增 强,因而使得S掺杂晶体的机械特性有明显改善.综合 多个方面考虑,GaSe:S晶体是各种掺杂晶体中综合 性能最为优越的晶体.

Te 是三种掺杂元素中原子体积和质量最大的,同时 Te 原子和 Se 原子之间的差别大于 S(Al)原子和 Se (Ga)原子,这样 Te 原子进入到 GaSe 晶格中就比较困难,实际掺杂浓度无法达到很大,因此与纯 GaSe 晶体相比,Te 掺杂晶体的外观、机械强度、透明范围以及相位匹配角等变化都不明显.在掺杂浓度较小时,Te 的掺杂能够弥补 GaSe 晶体原有的缺陷,使晶体光学质量有一定提高,选择合适的掺杂浓度能使 CO₂ 激光倍频转换效率有一定提高.当掺杂过量时,会有杂质在晶锭中沉积下来,给晶体带来其它形式的缺陷,此时晶体质量将明显下降.

5 结论

本文对 Al、S和 Te 掺杂 GaSe 晶体的透过率进行 了分析,发现S掺杂晶体的透过率曲线向短波方向移 动明显,同时在晶体透明范围内透过率有小幅的增大, 而 Al 和 Te 掺杂晶体的透过率曲线向相反方向移动, 但移动幅度很小.在适宜的掺杂浓度时,晶体在透明波 段内吸收系数约为 $\alpha \leq 0.1 \sim 0.2$ cm⁻¹,适于非线性应 用. 当 掺 杂 浓 度 达 到 GaSe : Al (0.5 mass%) 和 GaSe: Te (5 mass%)时,晶体光学质量明显下降.通 过对相位匹配角的测量发现,S掺杂晶体的相位匹配 曲线向短波方向移动,而 Al 和 Te 掺杂晶体的相位匹 配角与纯 GaSe 晶体相比几乎没有变化,实验结果与理 论曲线符合得较好,但实验没有获得 2.25 µm 以下波 长的相位匹配角.研究发现由于具有更高的损伤阈值, 尽管二阶非线性系数有所减小,但S掺杂晶体仍能获 得更高的倍频输出功率,因此该掺杂晶体更适宜用于 较大功率的非线性装置中.利用非线性方法确定当 Te 掺杂浓度低于5 mass%时没有改变晶体类型,也就是 说适宜用于非线性装置中的该晶体均属于 ε 型晶体. 研究发现,三种杂质元素的掺杂都在不同程度上弥补 了 GaSe 晶体内部缺陷,提高了晶体的光学质量,使晶 体的频率转换效率提高,最佳掺杂浓度的 GaSe: Al (0.1 mass%), GaSe : S (2 mass%) 和 GaSe : Te (0.5 mass%)晶体的转换效率分别达到纯 GaSe 晶体 的 3 倍、1.8 倍和 1.5 倍左右.对比不同掺杂方式发现, S掺杂晶体的性能最为优越,而 Al 和 Te 原子由于进 入到 GaSe 晶格中较困难,对晶体性能改善程度不及 S 掺杂方式明显.本文的研究结果为 Al、S 和 Te 掺杂 GaSe 晶体的非线性光学应用提供了一定的参考依据.

参考文献

- [1] HUANG Jing-guo, HUANG Zhi-ming, TONG Jing-chao, et al. Intensive terahertz emission from GaSe_{0.91} S_{0.09} under collinear difference frequency generation[J]. Applied Physics Letters, 2013, 103: 081104.
- [2] KOSOBUTSKY A V, SARKISOV S Y, BRUDNYI V N. Structural, elastic and electronic properties of GaSe under biaxial and uniaxial compressive stress[J]. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2013, 74: 1240-1248.
- [3] FENG Zhi-shu. Investigation on the optical, second harmonic and fs laser damage properties in pure and doped GaSe crystals
 [D]. Changchun: Jilin University, 2014, 15-17, 28-30.
 冯志书. 硒化镓及其掺杂晶体光学、倍频和飞秒激光损伤特性的研究[D]. 长春:吉林大学, 2014, 15-17.
- [4] LI Jian-song, YAO Jian-quan, XU Xiao-yan, et al. Midinfrared-radiation in the range of 8~19 μm based on DFG in GaSe[J]. Acta Photonica Sinica, 2010, 39(8): 1491-1495.
 李建松,姚建铨,徐小燕,等. 基于 GaSe 差频产生 8~19 μm 可调中红外辐射[J]. 光子学报, 2010, 39(8): 1491-1495.
- [5] KOKH K A, ATUCHIN V V, GAVRILOVA T A, et al. Defects in GaSe grown by Bridgman method[J]. Journal of Microscopy, 2014, 256(3): 208-212.
- [6] FENG Zhi-shu, KANG Zhi-hui, LI Xiao-ming, et al. Impact of fs and ns pulses on indium and sulfur doped gallium selenide crystals[J]. AIP Advances, 2014, 4(3): 037104-1-6.
- [7] KANG Zhi-hui, GUO Jin, FENG Zhi-shu, et al. Tellurium and sulfur doped GaSe for mid-IR applications [J]. Applied Physics B, 2012, 108: 545-552.
- [8] ZHANG Hong-zhi, KANG Zhi-hui, JIANG Yun, et al. SHG phase matching in GaSe and mixed GaSe_{1-x} S_x, $x \leq 0.412$, crystals at room temperature[J]. Optics Express, 2008, 16

(13): 9951-9957.

- [9] ZHANG Ying-fei, WANG Rong, KANG Zhi-hui, et al. AgGaS₂- and Al-doped GaSe crystals for IR applications[J]. Optics Communications, 2011, 284: 1677-1681.
- [10] GUO Jin, XIE Ji-jiang, ZHANG Lai-ming, et al. Characterization of optical quality of GaSe : Al crystals by exciton absorption peak parameters[J]. Journal of Materials Science Materials in Electronics, 2014, 25(4): 1757-1760.
- [11] FENG Zhi-shu, GUO Jin, XIE Ji-jiang, et al. GaSe: Er³⁺ crystals for SHG in the infrared spectral range[J]. Optics Communications, 2014, 318: 205-211.
- [12] XIE Ji-jiang, GUO Jin, ZHANG Lai-ming, et al. Optical properties of non-linear crystal grown from the melt GaSe-AgGaSe₂[J]. Optics Communications, 2013, 287: 145-149.
- [13] EVTODIEV I. Anisotropy of the exciton processes in GaSe crystals with low S and Te concentrations[J]. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2009, 4(1): 1-13.
- [14] GUO Jin, LI Dian-jun, XIE Ji-jiang, et al. Limit pump intensity for sulfur-doped gallium selenide crystals[J]. Laser Physics Letters, 2014, 11: 055401-055406.
- [15] ALLAKHVERDIEV K R, BAYKARA T, GULUBAYOV A K, et al. Corrected infrared Sellmeier coefficients for gallium selenide [J]. Journal of Applied Physics, 2005, 98: 093515-1-6.
- [16] TAKAOKA E, KATO K. Temperature phase-matching properties for harmonic generation in GaSe[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 1999, 38: 2755-2759.
- [17] VODOPYANOV K L, KULEVSKII L A. New dispersion relationships for GaSe in the 0. 65-18 μm spectral region[J]. Optics Communications, 1995, 118: 375-378.